19 日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

[®] 公 開 特 許 公 報 (A) 昭63 - 198645

| @Int.Cl.⁴ | 識別記号 | 庁内整理番号 | | 43公開 | 昭和63年(1 | 988) 8月17日 |
|------------------------------|------|--------------------|------|------|---------|------------|
| C 07 C 69/34 B 01 J 25/02 | | 6917-4H | | | | |
| 31/02 C 07 C 67/30 | 102 | 7158-4G 6917-4H | 審査請求 | 未請求 | 発明の数 | 1 (全6頁) |

②特 願 昭62-29696

②出 願 昭62(1987)2月13日

⑫発 明 者 坂 口 登 志 昭 静岡県磐田郡豊田町海老塚1 高砂香料工業株式会社磐田 工場内

②発 明 者 渡 辺 徹 静岡県磐田郡豊田町海老塚1 高砂香料工業株式会社磐田

工場内

①出 願 人 高砂香料工業株式会社 東京都港区高輪3丁目19番22号

30代理人 并理士 平木 祐輔

明細書

1. 発明の名称

4) ·

プラシル酸ジ低級アルキルエステルの製造法

2. 特許請求の範囲

- 1)ハロゲン化ブラシル酸ジ低級アルキルエステルをラネーニッケルと3級アミンの存在下で水素化分解反応を行うことを特徴とするブラシル酸ジ低級アルキルエステルの製造法。
- 2) ハロゲン化ブラシル酸ジ低級アルキルエステルが2又は4-ハロゲン化ブラシル酸のメチル又はエチルのジェステルである特許請求の範囲第1項記載のブラシル酸ジ低級アルキルエステルの製造法。
- 3) ハロゲン化ブラシル酸ジ低級アルキルエステルのハロゲン原子がクロル原子である特許請求 の範囲第1項記載のブラシル酸ジ低級アルキル エステルの製造法。
- 4) 3級アミンがトリーn-ブチルアミンである 特許請求の範囲第1項記載のブラシル酸ジ低級 アルキルエステルの製造法。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明はムスク系香料物質の合成における中間 体として有用なブラシル酸ジ低級アルキルエステ ルの製造法に関する。

〔従来の技術〕

本発明のブラシル酸ジ低級アルキルエステルは 一般式 (I)

(式中、R₁, R₂は同一または異なる低級アルキール基を示す)

で表され、ムスク系香料物質すなわちブラシル酸環状エチレンエステルを合成する際の重要な中間体である。ブラシル酸ジ低級アルキルエステルの最も一般的製法としては従来、ナタネ油の加水分解物中に存在するエルカ酸をオゾン酸化して得られるブラシル酸をエステル化する方法(S.C.Bhattacharyyaら Indian J. chem. 4,(12), 524,(19

66))、アジピン酸モノエステルとアゼアリン酸モノエステルをコルベ反応による合成法(特開昭57 - 198287号)、W-ハロゲン化デカン酸エステルにマロン酸を反応させる方法(Dudinov、A.A.らIzv、Akad.Nauksssr、Ser Khim.1974、(6)、1421)、トリデカンを微生物により2塩基酸をつくってエステル化する方法が知られている(特開昭57-206394)。しかしながら、この従来の製法は原料的に入手が困難となってきたこと、原料価格が上昇してきていてより安価な原料による合成法が切望されていた。

(発明が解決しようとする問題点)

4

本発明は上記事情を鑑みて新たに創案されたものであって、その主たる課題はハロゲン化ブラシル酸ジ低級アルキルエステルを3級アミンの存在下に水素化分解反応をして工業的規模で有利にブラシル酸ジ低級アルキルエステルを製造する方法を提供するにある。

(問題点を解決するための手段)

本発明は上記課題を解決するために、ハロゲン

ルとモノハロゲン化酢酸エステルからジーtertープチルパーオキサイドを触媒としてラジカル付加 反応により次の反応式(1)のごとく合成される。

(D.LEFORT Bull. Soc. Chim. Pr., (11) 4613, (1968))

(式中、 XはCIまたはBrを表わし、Rr. Rzは前記 一般式 (I) におけるものと同一の低級アルキル 基を示す。)

一方、4ハロゲン化ブラシル酸ジ低級アルキルエステルの合成は、オートクレーブ中に、ウンデシレン酸エステルの炭化水素系溶媒(例えば、ローヘブタン、ベンゼン、又はトルエンが好ましい)溶液とモノハロゲノ酢酸エステルを仕込み、十分に窒素置換を行った後、ルテニウムーホスフィン

化ブラシル酸ジ低級アルキルエステルをラネーニッケルと3級アミンの存在下で水紫化分解反応を行ない、生成するハロゲン化水素を3級アミンの塩とすることで水紫化触媒のラネーニッケルを不活性化することなしに水素化してブラシル酸ジ低級アルキルエステル合成に関する。

本発明者等は、ハロゲン化プラシル酸ジ低級アルキルエステルを出発原料として水素化分解反応を種々の塩基及び水添触媒を用いて鋭意研究を行った結果、ニッケルは白金、パラジウムと異なりハロゲン化水素により溶かされて、触媒毒となる(A.R.Pinder, Synthesis 425 1980)。それにもかかわらず3級アミンの塩基をうまく使うことにもかかわらず3級アミンの塩基をうまく使うことにより、触媒毒であるハロゲン化水素を塩として除去することで水添触媒のラネーニッケルを不活性化することなく且つ反応を収率よく進行することを見い出し本発明を完成するに至った。

本発明に使用する原料の1つの2-ハロゲン化 ブラシル酸ジ低級アルキルエステルはヒマシ油の 熱分解で得られる安価なウンデシレン酸のエステ

錯体を添加し、加熱攪拌して反応させる。

なお、仕込み量はウンデシレン酸エステル10mM (ミリモル) に対し、モノハロゲノ酢酸エステル 18~24mM、ルテニウムーホスフィン錯体0.005 ~ 0.1mMの割合で用いることが好ましい。

また、反応温度は、反応促進と副反応防止との 兼ね合いから 110 で~180 での範囲内とすること が望ましい。

ここで、反応時間は通常、数時間乃至20時間程 度を要する。

本発明で触媒として用いられるルテニウムーホ スフィン錯体は三級ホスフィンをルテニウムに配 位させたもので、例えば以下に列挙するものなど である。

RuB_z(PPh_z)。(PPh_zはトリフェニルホスフィン を表わす、以下同じ)

RuffCl (PPh 3) 3

RuClz(PPhz)z

RuzCie(PTola) EtaN

(PTol, はトリトリルホスフィン

を衷わす、Bt₃Nはトリエチルア ミンを表わす、以下同じ】

RugCla(PNaphs) 4EtsN

(PNaph:はトリナフチルホスフィンを表わす、以下同じ)

RuzCl4(dppb) zBtzN

(dppbは1.4-ピス (ジフェニルホ スフィノ) ブタンを衷わす、以 下同じ)

Ru_zCl_a(
$$(C1 \rightarrow (O) \rightarrow z P)$$
) Cl

これら錯体はいづれも公知の物質であり、例えば文献、新実験化学講座、12、P157~P165(昭和51年、丸善)、又はブリテン・オブ・ザ・ケミカルソサイエティ・オブ・ジャパン(Bull. Chem. Soc. Jan)57、897(1984)の記載に基づいて調製することができる。

上記の如くルテニウム-ホスフィン錯体の存在 下でウンデシレン酸エステルとモノハロゲノ酢酸

3級アミンを水層に移し、水層を分液後有機溶媒 層炭酸ソーダ水溶液、炭酸水ソナトリウム水溶液 で中和水洗後有機溶媒層を分液する。

得られた有機溶媒層を減圧下で有機溶媒を留去 回収し、ブラシル酸ジ低級アルキルエステルを得 る。反応に使った3級アミンはアミン抽出水層に 苛性ソーダ水溶液を加え、約20~60℃で5分間機 拌後静置する。水層を分液して除き、3級アミン を回収する。

ここに使用される3級アミンは例えばトリエチルアミン、トリーローブチルアミン、トリイソプロピルアミン、トリーローへキシルアミン、トリーコースチルへキシルアミン、ジメチルブチルアミン、ジオクチルメチルアミン、ジブチルー2ーエチルへキシルアミン、Nーエチルピペリジン、Nーエチルピペリンが挙げられるが、好ましくはトリーローブチルアミン、トリイソプロピストリーローへキシルアミンである。

エステルとを反応させもハロゲン化プラシル酸ジ 低級アルキルエステルを生成する。

本発明はかくして得られたハロゲン化ブラシル 酸ジ低級アルキルエステルを原料としてブラシル 酸ジ低級アルキルエステルを以下のごとく合成す る.

即ち、オートクレーブ中にハロゲン化ブラシル酸ジ低級アルキルエステルを約1モルとトリ n ーブチルアミンのごとき3級アミン約1.5モル~3.5モルを加え、メタノール、エタノール、イソプロパノールのごときアルコール類を約5モル~10モルカスで溶かし、それにラネーニッケル約0.01モル~0.1モルを加えて水素圧1~20㎏/cd、好ましくは5~15㎏/cdで約50~100 で、好ましくが表の吸収が終了を記して触媒を行う。水素の吸収が終了後1~2時間反応を続けて反応を完結させる。反応混合物を濾別して触媒を除たで溶媒を回収する。残争の水の分離する複雑なが、キシレン、nーへキサン等の水の分離する複雑なが、な溶解後希硫酸を加えて溶解後希硫酸を加えて溶解後希硫酸を加えて溶解後希硫酸を加えて溶解後希硫酸を加えて溶解後希硫酸を加えて溶解後希硫酸を加えて溶解後希硫酸を加えて溶解後希硫酸を加えて溶解後希硫酸を加えて溶解後

本発明に使用されるラネーニッケルは市販されているもので十分目的を達することができる。

ここで得られたプラシル酸ジ低級アルキルエステルの収率はほぼ定量的であって最も優れており、必要に応じて蒸溜またはカラムクロマトグラフィーにより精製される。

ブラシル酸ジ低級アルキルエステルは例えば下記の反応式(2)で示される公知の方法 (例えば特公昭46-37584号) によりエチレングリコールとのエステル化反応又はエステル交換を行ないポリエステルとし、更に熱解重合により単量体のブラシル酸環状エチレンエステルとすることができる。

(式中、R₁, R₂は前記定義と同じ)

このブラシル酸環状エチレンエステルはムスク 系香料物質の1つとしてきわめて重要である。

(実施例)

次に本発明の参考例及び実施例によって詳しく説明する。

参考例 1

2-クロルブラシル酸ジメチルの合成

モノクロル酢酸メチル 1.047kgを2㎡の反応釜に仕込み、加温して選流開始してからウンデシレン酸メチル147.5kg (純度97.6%)とモノクロル酢酸メチル147.5kgとジーtertーブチルパーオキサイド17.7kgの混合液を約15時間かけて満下する。滴下終了後同条件下で更に3時間攪拌を続け熟成させる。反応終了後釜温70℃まで冷却し、引き続き滅圧下で過剰のモノクロル酢酸メチルを回収する。

残留物 2 - クロルブラシル酸ジメチル238 kgを得る。理論収率72.2%、純度67.6%の2 - クロル

(収率76%)。

次いで、これをカラムクロマトグラフィにより 精製し、純度ほぼ100 %の 4 - クロルブラシル酸 ジメチルを得た。

参考例 3

2-クロルブラシル酸ジエチルの合成

モノクロル酢酸エチル1182kgを2 ddの反応釜に仕込み、加温還流開始後ウンデシレン酸エチル(純度97.6%)158kgとモノクロル酢酸エチル166.5kgとジーtertーブチルパーオキサイド19kgの混合液を約15時間かけて滴下する。滴下終了後同条件下で更に3時間攪拌を続け反応を完結する。反応終了後釜温70でまで冷却し、引き続き減圧下で過剰のモノクロル酢酸エチルを回収する。

この時、釜残油として2-クロルブラシル酸ジエチルを得る。収量260kg、純度67.4%、理論収率は72.0%である。この残留油の一部を減圧蒸溜し、沸点180~185 で/0.5mmHg の留分を集め、ガスクロマトグラフィー、GS-Mass スペクトル、NMRスペクトル、IRスペクトルの測定を行い、

ブラシル酸ジメチル150gを被圧蒸溜し、沸点165~168℃/1 mmHgの留分106gを得る。この物質は1Rスペクトル、NMRスペクトル、マススペクトル等の測定による分析により純度95%の2-クロルブラシル酸ジメチルであることを確認した。

1 R スペクトル: 1720 cm - '

NMR ": 3.4PPM S.6H

マススペクトル: 306(M*)

参考例 2

4~クロルプラシル酸ジメチルの合成

500 ml のオートクレーブにウンデシレン酸メチル10g(50.5 ml)、トルエン20 ml、モノクロル酢酸メチル11.7g(108 ml)を仕込み、オートクレーブ内に窒素ガスで十分に置換したのち、RuCl₂(PPh₃)₃97 mg(0.1 ml)及びトルエン5 mlを加えた。

このものが純度95%の2-クロルブラシル酸ジェチルであることを確認した。

1 Rスペクトル: 1720 cm -1

NMR ": (3.8PPM, q.4II) (1.2PPM, t.6H)

マススペクトル: 334(M・)

実施例1

1 & のオートクレープ中に参考例 1 で得られた 純度67.6%の2 ークロルブラシル酸ジメチル175g (0.386モル)とトリーローブチルアミン159g(0.86 モル)メタノール233g、ラネーニッケル触媒(川 研ファインケミカル製)3.5gを取り、水素圧10kg / dl下で70でにて水素化分解を行う。水素の吸収 は6時間で終了するが、さらに同条件下で2時間 反応し反応を完結する。反応混合物より触媒を遺 別後、減圧下でメタノール228.9g(トリーローブ チルアミン4.3g含有)を回収する。メタノール 収率は理論量の96.4%であった。このメタノール はそのままリサイクル使用ができる。メタノール はその表まリサイクル使用ができる。メタノール 回収後の残油337.5gにトルエン220gを加え溶解後、 7 %希硫酸450g(0.32H)を加え攪拌し、トリー ーブチルアミンを水層に抽出する。水層を分液後トルエン層に2%の炭酸ソーダ水溶液、2%の炭酸水素ナトリウム水溶液、2.5%食塩水の等量混合水溶液をトルエンと同量加え中和後水層を分液する。

トルエン層より減圧下でトルエン210g(回収率95%)回収し、純度70.3%のブラシル酸ジメチル146gを得る。理論収率98%。このものを減圧蒸溜し、沸点137~140 ℃/1mmHgの留分102gを得た。この物質はガスクロマトグラフィー、IRスペクトル、NMRスペクトル、マススペクトル等の分析の結果純度96%のブラシル酸ジメチルであることを確認した。

1 R スペクトル: 1720 cm - L

NMR * : 3.2PPM S.6H

マススペクトル: 272(州*)

トリー n ープチルアミン抽出水層740gに25% 苛性ソーダ水溶液220gを加え、50℃で5分間機袢後静置する。下層の水層を分液除去し、油層のトリー n ープチルアミン151gを回収した。このものは

参考例 3 で得られた純度67.4%の2 - クロルブラシル酸ジエチル192gとトリーn - ブチルアミン159gとメタノール233gとラネーニッケル触媒3.8gを1 & のオートクレーブ中に取り実施例 1 と同様な条件下で水素化分解を行ない、粗製ブラジル酸ジエチル161.0g(純度70.5%、理論収率98%)を得た。この物質の減圧蒸溜により沸点150~155℃/1 unligの留分として112.3gを得た。

この物質はガスクロマトグラフィー、IRスペクトル、NMRスペクトル、マススペクトル等による分析により純度96%のブラシル酸ジエチルである事を確認した。

1 Rスペクトル:1720 cm - 1

NMR ": (3.8PPM q.4H) (1.2PPM t.6H)

マススペクトル:300(H*)

ガスクロマトグラフィー条件

カラム: シリコン OV-101 0.25 0 × 25m

温 度:100~250で(10で/min)

機 器:ガスクロマトグラフィー Gc7A

(株式会社島津製作所製)

純度99%以上で、特製することなくリサイクル使用できる。

実施例 2

参考例2で得られた4ークロルブラシル酸ジメチル102g(0.33 モル、純度100 %)を1 &のオートクレーブに入れ、トリエチルアミン74.8g(0.74 モル)、エタノール210g、ラネーニッケル3.1gをとり水素圧12kg/cdで65でにて水素化分解を行った。以下の処理は実施例1と同様に処理して純度99.5%のブラシル酸ジメチル90g 得る。理論収率98%。この物質はガスクロマトグラフィー、IRスペクトル、NMRスペクトル、マススペクトル等の分析の結果純度96%のブラシル酸ジメチルであることを確認した。

1 R スペクトル: 1720 cm ~!

NMR . : 3.2PPM S.6H

マススペクトル: 272(州・)

実施例3

水素化分解反応によるジェチルブラシレートの 合成

¹||核磁気共鳴スペクトル (NMR)

: JNM-GX400 型(400MHz) (日本電子 · 株式会社製)

赤外分光光度計(IR)

: [R-810(日本分光株式会社製)

(発明の効果)・

本発明によればハロゲン化プラシル酸ジ低級マルキルエステルから高収率でブラシル酸ジ低級ないキルエステルを合成でき、しかも発生する場できて対象として捕獲できて労働に使ったといる。 3級アミンが全対ので大変重要なムスク系香料物質を全である大環状ブラシル酸エチレンエステルの中間体の製造法として有用である。

出願人 高砂香料工業株式会社 代理人 弁理士 平 木 祐 輔

手統補正醬

昭和62年 7月29日

特許庁長官 小川邦夫 殿

事件の表示
特願昭62-029696号

発明の名称
ブラシル酸ジ低級アルキルエステルの製造法

3. 補正をする者

事件との関係 特許出願人

住 所 東京都港区高輪三丁目19番22号

名 称 高砂香料工業株式会社

代表者 代表者 中西健次

4. 代 理 人

住 所 東京都港区虎ノ門三丁目 2 0 番 4 号 森隆ビル 6 階

氏名 (9109) 弁理士 平 木 祐 輔

5. 補正命令の日付

自 発



6. 補正の対象

明細書の発明の詳細な説明の欄

- 7. 補正の内容
 - (1)明細書第9頁第2行目「層炭酸ソーダ水溶液」とある を「層を炭酸ソーダ水溶液」と補正する。
 - (2)明細書第11頁第9行目「モノクロル酢酸メチル 1.047 kg」とあるを「モノクロル酢酸メチル 1047 kg」と補正する。
 - (3)明細書第11頁第19行目~第12頁第1行目「得る。理論 収率72.2%、純度67.6%の2-クロルプラシル酸ジメ チル 150gを」とあるを「得る。純度67.6%、理論収 率72.2%である。この残留物 150gの2-クロルプラ シル酸ジメチル 150gを」と補正する。